Requested document:

JP2269514 click here to view the pdf document

EXTRA FINE DIAMETER CARBIDE DRILL

Patent Number:

JP2269514

Publication date:

1990-11-02

Inventor(s):

OHATA KOKICHI; others: 03

Applicant(s):

HITACHI LTD

Requested Patent:

☐ JP2269514

Application Number: JP19890086828 19890407

Priority Number(s):

IPC Classification:

B23B51/00; C23C14/06

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To have a surface layer having fine adhesion, a small coefficient of friction and fine abrasion resistance by forming a nitride with the evaporated metal in the surface so that a density of the nitride is reduced in order from the surface to the inside, and setting a ratio of X-ray diffraction peak values from the nitride surface and the surface at more than 1.0.

CONSTITUTION:A metal is evaporated to be adhered in a cemented carbide surface and while the nitrogen ion is irradiated to form a nitride with the evaporated metal in the surface, and the nitride is reduced in order from the surface to the inside. When a ratio of the metal atom to be evaporated and the ion to be filled is controlled to change a ratio I200/I111 of X-ray diffraction peak values from the nitride surface 100 and a surface 111, a hardness and a friction coefficient are changed as the figure shows. When the friction coefficient is reduced, an effect by the reduction of the friction efficiency is remarkably large though an abrasion loss is reduced and the hardness is reduced. An extra fine diameter drill having fine adhesion, a small friction coefficient and fine abrasion resistance can be obtained by setting the ratio 1200/I111 of the Xray diffraction peak values at more than 1.0.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

® 公開特許公報(A) 平2-269514

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

B 23 B 51/00 C 23 C 14/06 M 7528-3 C 8722-4 K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

⁹ 発明の名称 極細径超硬ドリル

②特 願 平1-86828

@出 願 平1(1989)4月7日

⑩発明者佐藤忠茨城県日立市久慈町4026番地株式会社日立製作所日立研

究所内

⑩発 明 者 寺 林 隆 夫 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

@発 明 者 大 幸 洋 一 神奈川県秦野市堀山下 1 番地 株式会社日立製作所神奈川

工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都司

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

明 和 魯

1. 発明の名称 極細経超硬ドリル

2. 特許請求の範囲

1. 超硬合金の表面に、金属を蒸着しながら窒素イオンを照射することによつて、前記表面に蒸着金属との顕化物が形成されており、前記窒化物が前記表面から内部に且つて濃度が減少しており、前記窒化物(200)面および(1 1 1)面からの X 線回折ピーク値の比(I 200 / I I I I)が I . O 以上であることを特徴とする極細径超硬ドリル。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、切削用工具に係り、特に耐廠耗性の すぐれた極細径超硬ドリルに関するものである。 (世来の技術)

従来、プリント基板の精密加工や穴あけ加工に は高速度鋼や超硬合金のチップあるいはドリルが 使用されていた。最近のプリント基板は、半導体 集積技術の進歩に伴ない、高密度化と大容量化が 進み、ガラス繊維で強化した樹脂と銅箔とが数 10層にもおよんでおり、その加工とくに穴あけ 加工ではドリルの刃先に大きな摩耗を生じてしま い工具の寿命やプリント基板の製作工程の点から 大きな問題になつている。この問題を解決するた め、ドリルの刃先の耐摩耗性を向上させるために PVDやCVDなどによりTiNなどの硬質皮膜 を形成することが試みられているが、PVDによ る皮膜は剥れやすい、CVDによると母材の変質 や変形を生じてしまい、いずれもその効果が出せ なかつた。これらの欠点を解決するため、イオン 注入を利用することが提案されている。例えば、 特公昭62-19503 号公報には「超硬合金、サーメ ツト又は高速度鋼の表面処理において、基体表面 に金属イオンと窒素イオンを同時に打込むイオン インプラテーションに続いて、該金属の窒化物を 被覆することを特徴とする表面処理方法」が提案 されている。また、特公昭63-4629号公報には 「超硬合金の設面を含む内部に、Ti,Cァから

世来、 ø 1 . 0 程度までのドリルでは耐壓耗性の向上に対しては、先端部分のコーテインを閉じめることが必要であると信じることが必要であると信じのもれていた。 しかし、 ø 0 . 5 やそれ以下の径径のが組化がした。 しかし、 Ø さよりもすくい面(みぞ)がいかに きり粉を搬出しやすい状態にあるがないないにし、かつきり粉の搬出を容易に変を低かが極めて低要であり、すくい面の摩擦係数を低

- 3 -

(作用)

本発明の極細径超硬ドリルは先端部の逃げ面、すくい面などの表面に摩擦係数の小さい窓化物層が形成されており、これらの窓化物層は基材近傍で濃度が減少して基材との混合物層となり、さらに内部は基材になつている。すなわち、加速され

the transfer of the second

下させてきり粉をよりスムーズに搬出できるよう にすることによつて耐磨耗性が向上するという新 事実を見い出した。

[発明が解決しようとする課題]

上記従来技術により表面層が刺離しにくくかつ良好な耐摩耗性を示してはいるが、とくにドリルはこれではいるが、とくにドリルはいるが、とくにドリルはであり、現在あるいは将来プリント基板のに対してであり、現在あるいはぞらに細いものが乗れておりドリルととつてさらに厳しいで発生になった。ドリルを使用する場合に耐ななされておらず、ドリルを使用する場合に耐かなされておらば、ドリルを使用する場合に耐摩耗性の点で不十分であるという問題が残つていた。

本発明の目的は、基材との明瞭な境界がなくて 密着性 (耐剥離性) がすぐれ、摩擦係数が小さく て耐摩耗性がすぐれる表面層をもつ極細径ドリル を提供することある。

〔課題を解決するための手段〕

- 4 -

た窒素イオンは蒸着金属粒子と衝突して熱を発生 して蒸着金属粒子と反応して窒化物を形成して基 材中へ注入されるか、蒸着金属粒子が窒素イオン によつて加速されて基材中に注入されて基材中で 熱を発生して反応し、窒化物を形成して基材との 混合物層を形成される。この混合物層上に蒸射金 扇が付着、窒素イオンによつて窒化物層が形成さ れる。この窒化物層を形成する場合、蒸煮金属の 原子1個あたり注入するイオンの数が1.0~ 1.5以下では X 線回折による結晶構造 (111) 面からの信号が強く(200)面からの信号が弱 い。そして1.5から5.5の範囲ではその数が大 きくなるにつれて(111)面からの信号が弱く なり(200)面からの信号が強くなつて、その 比率 I 200/ I 1111が大きくなる。 さらに 5.5 ~ 6.0 以上では (200) 面からの信号が強くな るが、照射するイオンによつて蒸着金属がほとん どスパツタアウトしてしまい成膜しにくくなつて しまう。本発明は、この点についての研究結果か ら生れたものである。すなわち、蒸着する金属原

子と注入するイオンの比率を制御して、上記窒化物の(200)而および(111)面からの X 線回折ピーク値の比率(I 200 / I 111)を変えると、第1 図に示すように、硬さや離擦係数が変化し、摩擦係数を小さくすると摩耗波量が減少し、硬さが小さくなるにもかかわらず摩擦係数の低減による効果の方が著しく大きいことを見い出し、その窒化物層を形成する方法を本発明のドリルに適用して好結果を得たものである。

〔寒施例〕

以下、本発明を実施例により更に具体的に説明 するが、本発明はこれら実施例に限定されない。 (実施例1)

基材として A Q - 1 1 S i 系合金板 (* 1 2 5 mm × t 5 mm) および S 4 5 C 鋼板 (同形状) を用い、窒素イオンでスパッタクリーニング後、 T i を抵板表面に蒸着しながら窒素イオンを注入した。 成膜条件は T i の蒸着速度 1 2 ~ 1 3 A / s 、加速低圧 2 0 k V、イオン電流 O . 1 1 A (1 . 4 m A / cd) である。これらの条件で作数した試料

- 7 -

結合状態になつており、密着性が極めて良好であることがわかる。

(実施例2)

基材に実施例1と同様の板を用い、実施例1の 成膜条件を含み、Tiの蒸着速度1~20 A/s、加速電圧20 k V、イオン電流0.05~0.2 A (~2.5 m A/cd)の範囲の条件でTiNの成膜 処理を施した。

第3図は、本発明の一実施例のTiの蒸着速度が10 A /sでイオン電流を O .1 1 A として成膜したときのTiN膜の X 線回折による特性曲線である。この場合のCu-Kα線による(200)面と(111)面からの借号の強度比 I 200 / I 111は約1.0である。そして、イオン電流の値を上記値のままにしてTiの蒸着速度を大きくしたり、イオン電流を小さくしてTiの蒸着速度を大きくする、など両者の比率(N/Ti)を小さくすると窒化物(111)面からの借号が強くなり、

(N/Ti) を大きくすると (111) 面からの 信号が減少して (200) 面からの信号が強くな を180°曲げ試験して、その表面をSEMで観察した。また、AESで表面から基材側へ分析した。これらの比較に、同じ基材にPVD処理によりTiN成聴したものを用いた。

SEMにより表面を観察した結果、本発明材で は表面に割れは生じているが表面層の剥離は生じ ていない。それに対して、比較材では表面層の剥 離した状況を呈した。このことから、本発明材は 基材との密着性が極めて良好なことがわかる。ま た、AESにより断面を分析した結果を第2図に 示す。本発明材は表面にTiNが形成されており、 表面から基材までの間にTiNが徐々に減少して Agが徐々に増加している部分が比較的長く形成 されている。これは表面層と基材間にTiNと AIの混合層が形成されていることを意味してい る。これに対して、比較材のPVD処理品では TiN関が急激に減少し、基材も急激に増加して おり、混合層の形成がなくほとんど機械的結合状 態になつていることがわかる。 従つて、本発明材 の窒化物間は基材との明瞭な境界がなく、原子的

- 8 -

り、成膜条件の(N / T i)を制御することによ つて結晶面からの I 200 / I 111 が変えられること がわかつた。

第1図は、上記窒化膜の I 200 / I 111値と硬さや摩擦係数の関係を示す。(1 1 1)面リッチな膜は硬さも摩擦係数も大きいが、(2 0 0)面リッチな膜は硬さも摩擦係数も小さく、それらの比率を制御することによつて任意の特性の表面をもつた窒化膜を形成させることができる。更に、N/Ti比を制御して、I 200 / I 111比が 0 . 3 で摩擦係数が 0 . 1 の試料と、その比が 0 . 6 で摩擦係数が 0 . 0 5 の試料を作製して摩耗試験した結果、摩擦係数が 0 . 1 の試料は 0 . 0 5 の試料に比して摩耗減量は 7 ~ 8 倍も多かつた。これらのことから、摩耗に対しては硬さよりも摩擦係数の低波が有効であることがわかつた。

(実施例3)

基材に超硬合金の極細径ドリル(ドリル径 • 0 . 4 mm)を用い、実施例 2 のデータを応用して、 N / T i 比を制御して I 200 / I 111 比の大きい試

料と小ざい試料を作毀して切削試験した。すなわ ち、窒素イオンでスパツタクリーニング後、Ti の蒸着速度10A/s、加速電圧20kV、イオ ン電流0.12A として I 200/ I 111の比が約 1.2 のドリルと、Tiの蒸着速度10A/s、 イオン電流0.07A として I 200/ I 111の比が 約0.3 のドリルを、各5本ずつ準備して、ガラ ス繊維を複合した多層化プリント基板に表1に示 す条件にで多数回穴あけ加工し、ある回数ごとに ドリル先端の摩託量を測定して第4図の結果を得 た。この結果から、ドリル刃先の摩耗量が20 μmになつたときをドリルの寿命とすると、 I 200 /·I::: 比を大きくして摩擦係数を小さくしたこ とによる効果として野命を2倍以上にできたとみ ることができ、その効果は I 200/ I 1111比が 1.0 以上であることが望ましい。といえる。

			7	Ę		1								
· 🗓		ž.	数	5	0	0	0	0	r		P		m	
送	ij	速	度	1	5	0	Q.	999	7		in	_	_	
切	り込	み容	₹ 25				2	pp)	_	_				

(実施例4)

- 11 -

もない。

〔発明の効果〕

本発明によれば、基材との明瞭な境界がなくて 密着性(耐割離性)がすぐれ、凝擦係数が小さく て耐磨耗性がすぐれる表面層をもつ極細程ドリル が実現でき、ドリルの長寿命化という効果があり、 工業上非常に有効である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は硬さおよび摩擦係数の測定結果を示す特性図、第2図は本発明材および比較材のAES分析結果を示す特性図、第3図はX線回折曲線を示す特性図、第4図および第5図は本発明の二突施例の値梱怪超硬ドリルと比較材の刃先摩耗量測定結果を示すグラフ特性図である。

代理人 弁理士 小川勝男



基材に超硬合金の極細径ドリル(ドリル径

1 0.3 mm)を用い、実施例3にて好結果を示した
ものの成膜条件と同じ条件で処理したドリルを各
5 本ずつ準備した。そして実施例3にて用いたた
リント基板に表2に示す条件にて切削試験してドリル先端の摩耗量を測定した。その結果を第5回に示す。この結果から、実施例3での効果の再確認と、ドリル径 4 0.3 mm の和もののドリルにおいてもその効果が確認できた、とみることができる。

		ā	眨	2	•
回	ŧz	数	4	0 0	00r.p.m.
送	り速	皮	1	2 0	O mo / min
切。	リ込みを	2 5		1	. 5 m

以上、具体例の一部を説明したが、本発明は実施例の記載のみに制限されるものではなく、例えば、一般のドリル、エンドミル、バイト等の刃先等への適用も可能である。また、蒸避金属としてTiの例を説明したが、Cr、B、Zr、Ag、Siについても同じことがいえることはいうまで

- 12 -













